

## 気体の膜分離技術

# 新規高分子複合膜による酸素の濃縮

Oxygen Enrichment with Novel Polymer Composite Membranes

# 1. はじめに

省エネルギー、公害防止あるいは医療技術の観点か ら酸素富化技術が注目されてきた。高分子膜に対する 酸素と窒素の透過係数,Po2, PN2 は,高分子材料の 化学構造,高分子鎖の凝集状態,結晶化度あるいは分 子鎖熱運動性等に依存して10<sup>-14</sup>~10<sup>-7</sup> cm<sup>3</sup>(STP) cm/ cm<sup>3</sup> sec cmHgの幅広い範囲に観測される.他方,酸素と窒 素の分離係数、Po2/PN2は、Po2とPN2の値の大きさ にあまり関係なく、2~5の範囲にある<sup>1)</sup>、気体の透 過係数が大きくなると分離係数は減少する傾向にある ため、Po2及びPo2/PN2共に大きな酸素富化膜材料を 見出すことは困難である. 高分子緻密膜による気体の 透過機構は,膜表面における気体の溶解と気体の高濃 度側(加圧側)から低濃度側(低圧側)への膜中における 気体の拡散および膜裏面における気体の脱着の溶解一 拡散機構で説明できる。即ち、透過係数は溶解度係数 と拡散係数の積で表わされるため、透過係数の制御の ためには溶解と拡散の寄与を別々に考えることができ る.表1に示されているように,酸素と窒素の物理的 性質は非常に類似しており、特に幾可学的因子の相違 に基づく拡散係数の差による酸素富化空気の製造が容 易でないことは明らかである.酸素の溶解度係数と拡 **散係数は窒素の値より僅かに大きいだけであり、結果** 的に分離比, Po2/PN2が3~5の値となる. 酸素富化 膜としては酸素の透過係数と分離係数共に大きな膜を 製造することは重要であるが、表1の酸素と窒素の物 理的性質を考慮すると、工業用分離膜としては、分離 係数の著しい向上よりは膜厚を極限まで薄くして、酸 素透過速度を著しく大きくした酸素富化膜の製造を目 標にする方が現実的なようである.それ故,機械的あ るいは膜性能の安定な超薄化技術の確立が重要となる. 医療用酸素富化膜としては、40%の富化空気が1分間

雐 11 千 里\*

# Tisato Kajiyama

表(		酸素	F	窒素の	物理	的	性	<u>آ</u>
----	--	----	---	-----	----	---	---	----------

	N <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>
molecular diameter* / 10 <sup>-8</sup> cm dielectric deformability	3.16	2.96
$a_{*}/10^{-24}$ cm <sup>2</sup>	2.38 1.45	$2.35 \\ 1.21$
dipole moment /10 <sup>-18</sup> esu•cm quadrispole moment	0	0
/10 <sup>-26</sup> esu•cm <sup>2</sup>	-1.5	-0.4
solubility parameter(298K) / $(J \cdot cm^{-3})^{1/2}$	5.31	8.20

\* caluculated from gas viscosity \*\* at 20K

に4~8ℓ得られるような性能が必要であり、また、 工業用酸素富化膜としては、30%濃度の酸素富化空気 が1分間に70㎡製造できる膜の開発が必要となる。

シリコンゴムあるいはその共重体は、分子鎖間距離 が大きく、疎な構造をとると共に屈曲性に富んでいる ため有機薄膜中で酸素の透過係数は3.5×10<sup>-8</sup> cm<sup>3</sup>(STP) cm/cm sec cm Hgと最高値を示しているが、 Po2/PN2は 1.9~2.8と小さな値である。ポリジメチルシロキサンは機 械的強度が弱いために、透過係数は僅かながら落ちるが膜 の強度を補うため、ポリカーボネートあるいはポリ(4 --メチルペンテン-1)などとの共重合体や多孔質支持体 を用いたラミネート膜が開発されている23.性能の優 れた酸素富化膜を調製する方法としては、高い拡散係 数を得るためにシリコンゴムと同様な高分子鎖の粗な 凝集構造をもつ膜素材を見出すか、高い溶解度係数を 得るために、膜に酸素溶解性を増すための化合物を添 加する等がある。膜に対する酸素溶解性の促進のため にはヘモグロビンのような可逆的に酸素を吸着・脱着 するような物質が必要となる.

本節では酸素富化膜として研究されているプラスマ 重合薄膜,高分子/液晶/フルオロカーボン三元複合薄 膜及びフッ素系人工両性物質複合膜について解説する.

<sup>\*</sup> 九州大学工学部応用化学科教授

<sup>〒812</sup> 福岡市東区箱崎6-10-1

280

# 2. プラズマ重合薄膜

酸素富化膜の調製を目的としたプラズマ重合用モノ マーとして有機ケイ素モノマー<sup>4)</sup> やフッ素系モノマー<sup>5)</sup> が使用されている.

山本らはベルジャー型プラズマ重合装置を使用して, ポリプロピレン製多孔質膜上に有機ケイ素モノマーの プラズマ重合薄膜を形成した.彼らは有機ケイ素モノ マーとして Si 原子の酸化数の異った3 種の化合物、テ トラメチルシラン(TMS)、ヘキサメチルジシロキサン (HMDS), 及びオクタメチルシクロテトラシロキサン (OMCTS)を使用した。これら化合物中の Si 原子の酸 化数は各々,0,1,2 である。図-1はこれら有機ケイ素モ ノマーのプラズマ重合膜の酸素透過速度と酸素と窒素 の分離比,  $P_{02}/P_{N2}$ の関係を示したものである。表2 は上記3種のプラズマ重合膜のX線光電子分光法(XP S)による分析結果である。各プラズマ重合膜中のSi 原子は大部分原料モノマーガスの酸化数に等しい Si 原子より構成されている。また、赤外吸収スペクトル 測定(IR)よりOMCTSのプラズマ重合膜はポリジメチ ルシロキサンの IR スペクトルと非常に似ている。上 記3種の有機ケイ素プラズマ重合膜の酸素透過性,IR. XPSの結果より、プラズマ重合膜中にポリジメチルシ ロキサン構造の割合が多い程, Po2 は大きいが, Po2



図-1 有機ケイ素プラズマ重合膜の酸素透過速度 と分離比の関係

表 2	有機ケイ	「素プラ	ぅズ	マ重合膜	『のX線光』	電子分析

Monomer	Oxidation Number of Si	Contents(%)
Tetramethylsilane	0	86
(TMS)	≥1	14
Hexamethyl- disiloxane(HMDS)	$\geq \frac{1}{2}$	73 27
Octamethylcyclo-	≥ <sup>2</sup>	97
tetrasiloxane(OMCTS)	≥3	3

エネルギー・資源

 $/P_{N_2}$  は低く、Si-CやC-C結合の割合が増加すると共 に、 $P_{0_2}$  は減少するが、 $P_{0_2}/P_{N_2}$ が増加する傾向が あることが明らかとなった。

次に酸素との親和性の大きいフルオロカーボンモノ マーを使った耐熱性プラズマ重合膜にによる酸素富化 について解説する、プラズマ出力,重合基質温度、熱 処理時間を変化させ、パーフルオロベンゼンをセルロ ース系限外沪過膜あるいは多孔性セラミックス上にプ ラズマ重合した.反応器は内部平行平板電極をもつべ ルジャー型反応器であった。図-2は基質温度 273Kで 10w~100wのプラズマ出力で、多孔性セラミックス上 に重合したパーフルオロベンゼンのプラズマ重合膜の 熱重量測定の結果である。重量保持率95%の温度は、 出力、基質温度、熱処理時間の増加と共に上昇する。 また、プラズマ出力が大きくなると共にPo2とPN2は 減少し、Po2/PN2 は増加するので、プラズマ出力の増 加はプラズマ重合膜の三次元架橋度の促進を意味する。 高出力では電子の獲得するエネルギーが高く、活性種 の平均自由行程が大きくなり、プラズマがベルジャー 全体に広がるため、モノマーは気相中で重合と分解を 繰り返しながら基質に沈着するので、滑らかな表面と なり緻密膜が得られることがプラズマ重合膜の表面と 破断面の走査形電子顕微鏡観察より明らかとなった<sup>6)</sup>. 図-3はパーフルオロベンゼンを100W、573Kで多孔性 セラミックス上にプラズマ重合した後、573Kで5時間 熱処理を行った薄膜の酸素、窒素ガスの透過速度R。。。



図-2 プラズマ出力を変えて重合したパーフル オロプラズマ重合膜の熱重量測定



図-3 100Wで重合したパーフルオロプラズマ重合膜 の酸素透過速度と分離比のアレニウスプロット

 $R_{N_2}$ , および分離比 $\alpha = R_{02}/R_{N_2}$ のアレニウスプロットである.  $R_{02}$  は室温から550Kの温度範囲内では $10^{-5}$  cd (STP)・cm<sup>-2</sup>・S<sup>-1</sup>・cm Hg<sup>-1</sup> オーダーでほとんど変化せず,  $\alpha$ は283Kにおいて最大値 4.5 となり, 室温での酸素富化効率は高い. 但し,温度上昇と共に $R_{02}$ は変化しないが $\alpha$ はしだいに減少するために,耐熱性酸素富化膜としては改良の必要がある.

## 3. 高分子/液晶複合膜

60重量%の液晶を含む高分子/液晶複合膜は高分子 マトリックスが形成する網目状あるいはスポンジ状構 造中の空孔内に液晶相が膜の表から裏まで三次元連続 相として存在するため、低粘度の液晶相が透過物質の 有効な拡散相となる<sup>7,8)</sup>.高分子/液晶(40/60)複合膜 の等温収着実験及び吸着―脱着実験より液晶物質がネ マチック液晶相状態である限り、ゴム状態の無定形高 分子と同様に均質な緻密膜として取扱えることが明ら かとなった。高分子/液晶(40/60)複合膜の炭化水素ガ スの透過係数は、液晶物質の結晶--液晶転移温度, TKN 域で100~150倍不連続的に増加すると共に、透過機構 が拡散性支配から溶解性支配に変化することが見出さ れた9~11).液晶物質と高分子マトリックスは図-2に示 すように互いに入り混った交互三次元網目構造を形成 しているため、高分子/液晶(40/60) 複合膜の延 伸性も非常に良く室温で400%まで延伸することが 可能である、この複合膜の特異的な延伸性が複合膜の 水面展開法による超薄膜化を可能にしている.

2) N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline (EBBA)

CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>O - CH=N - (CH<sub>2</sub>) 3CH<sub>3</sub>

3) Pluronic L44 (polyoxyethylene-polyoxypropylene ABA type block copolymer) (L-44)

 $HO(C_2H_4O)_a - (C_3H_6O)_b - (C_2H_4O)_cH$ 

4) Perfluorotributylamine5)Ethyl perfluoro-(PFTA) octanoate (EPFO) (CF<sub>3</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>)<sub>3</sub>N CF<sub>3</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>5</sub>CF<sub>2</sub>COOCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>

6)Tris(1H,1H,5H-octafluoropenty1)phosphate (TPP) (HCF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>PO

図-4 酸素富化膜用素材の化学式

高分子/液晶複合超薄膜は水面展開法により調製す ることができる<sup>12)</sup>.高分子/液晶(40/60)混合物をテト ラヒドロフラン(THF)とトルエンの混合溶媒に溶解さ せ、溶液を水槽の壁際に1滴落とすと、溶液は水面上を 自己拡散し、厚さ10~30nmの複合膜が形成される.展 開溶媒であるTHF/トルエン比と溶質濃度を変化させ ることにより、マトリックス高分子が網目状になった り緻密構造となる.THF/トルエン=%で溶質濃度が 8と10重量%の場合には、マトリックス高分子はフィ ブリル状多孔質網目となり、液晶はその空孔中に充填 された凝集組織となる.また、末端に-C=Nなどの ような極性グループを持つ液晶の場合には、水面展開 法で調製した高分子/液晶超薄膜内で液晶分子の長軸 が複合膜表面に垂直に配列凝集することが小角X線散乱 測定より確められている.

図-4は高分子/液晶/フルオロカーボンモノマー三元 複合系素富化膜に使用した素材の化学構造である. 膜の機械的強度を保つマトリックス高分子としてポリ 塩化ビニル,気体の拡散相として粘度の低い液晶物質(E BBA)を用いた<sup>13)</sup>.フッ素化合物としては、人工血液 に研究使用されている沸点177℃のパーフルオロトリブ チルアミン(PFTA), PFTA に近い沸点をもつエチ ルパーフルオロオクタノエート(EPFO), 400Kにおけ る蒸気圧が0.1mmHgと極めて低揮発性のトリス(1H, 1H. 5H-オクタフルオロペンチル)ホスフェート(TP P)を用いた、フッ素化合物(FC)と界面活性剤プルロ ニックL44をテトラヒドロフラン(THF)に加え,超音 波処理によりミセル化した. このミセル化したFCを PVC/EBBAのTHF溶液に混合し、ガラスシャーレ 上に流延し複合膜を調製した。複合膜の組成はPVC/ EBBA/FC = 40/60/7.2(重量基準)である。図-5(a)は



図-5 高分子/液晶複合膜より熱エタノールで液晶 を抽出した後のマトリックスPVCの凝集構 造, (a)水面展開膜のマトリックスPVCの透 過形電子顕微鏡写真, (b)ガラス面キャスト膜 のマトリックスPVCの走査形電子顕微鏡写真

水面展開薄膜1枚(厚さ約70nm)からEBBAを抽出し た後の透過形電子顕微鏡写真である。キャスト条件を 選択することにより、図-5(a)のようにPVCがフィブリ ル網目構造を形成し、網目中にEBBAが連続相ドメイ ンとして存在する薄膜を調製することが可能である. これを積層することにより(b)のような構造を持つガラ ス面キャスト膜と類似の膜構造を持つ薄膜が得られる. PVCの体膨脹係数、 $\beta$ は室温から350Kまで10<sup>-4</sup>K<sup>-1</sup> のオーダーでほとんど変化しない. EBBAのβは液晶 物質の TKN 近傍で極大を示し、液晶の βの値は 6.3 ×10<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>とPVCのβの約100倍になる.また,EBBA のネマティック及びアイソトロピック相のβは10<sup>-3</sup>K<sup>-1</sup> のオーダーであるためEBBAはPVCマトリックスが形 成するスポンジ状孔内を連続相ドメインとして存在す ると共に、TKN 以上の温度域では、PVCとEBBAの βの大きな相違により、PVCのスポンジ状網目から

EBBAが渗み出し膜表面全体に広がる. TKN を境とし て, 膜表面で液晶が可逆的に渗み出し, 引き込むとい う可逆的な変化をする.TKN 近傍の複合膜表面におけ る膜組成の変化が、TKN で気体の透過速度を飛躍的に 増大させる原因の一つである<sup>9)</sup>.

PVC/EBBA/FC三元複合膜のPo2はPVC/EBBA 二元複合膜のPo2より大きく,フッ素化合物が酸素収 着剤あるいは酸素キャリャーとして効果のあることを 示唆している. FCの化学種別にみると酸素溶解性の大 きいPFTAが大きな酸素富化効果を示す.図-6はPFTA の含有量とPo2の関係である。PFTAを7.2部加えた三 元複合膜のPo2が最大である. PFTAを10.8部添加し た場合,界面活性剤を使用しているにも拘らず膜キャ







 $P_{02}/cm^{3}(STP)cm^{-1}s^{-1}cmHg^{-1}$ 

図-7 高分子/液晶二元複合膜と高分子/液晶/FC三元複合膜の酸素透過係数と分離比の関係

スト中にミセルの一部が凝集し、分散状態が不均一と なり透過性が下がる。TPPは化学構造中のフッ素の含 有率が低いためPFTAと比較して、有機物への相溶性 がよく,このような問題は小さい.図-7はFCを含む 三元複合膜の分離比α(Po2/PN2)と酸素透過係数(Po2) の関係を示したものである14). 横軸のPooの増加は測 定温度の上昇に対応している。PFTAを7.2部含む三 元複合膜の場合,結晶から液晶への転移直後にαが5.1 に達する. さらに高温でPo2が10<sup>-8</sup> cm (STP) cm/cm sec cmHgオーダーの高透過性領域においてもαは3.5~4 を維持している.他方,低揮発性で相溶性の点でも優 れているTPPを含む三元複合膜では、添加量を増加さ せることにより、透過係数ではPFTA並に上げること は可能であったが、 $\alpha$ は最大3.7であり、 $P_{02}$ が10<sup>8</sup>オ ーダーの温度領域では, αは3に近く酸素選択性とい う観点からはPFTAより劣る。図-7に黒丸で示してあ る汎用ポリマーの透過データから明らかなように、一 般にPo2が増加するとαは減少する. これに対し高分 子/液晶複合膜はマトリックス高分子のガラス転移温 度, Tg付近(図-7中に矢印で示す)から, 温度上昇に伴 ってPo2とαが共に増加するという特異な挙動が観測 される. これは、Tg以上の温度域で、PVCの分子鎖 熱運動が活発となり、PVCの分子鎖と酸素との 接触 頻度が増し、酸素に対するPVCの高選択性の寄与が加 わるためと考えられる.

図-8は厚さ70nmの水面展開膜を50層限外沪過膜上 に積層した薄膜(厚さ3.5µm)及びガラスキャスト膜(厚



図-8 水面展開膜とガラス板キャスト膜の酸素と 窒素の透過速度のアレニウスプロット

さ150 µm)の酸素及び窒素透過速度である。薄膜(曲線 1.2)の場合にも高分子/液晶複合膜における特長の一つで ある結晶一液晶転移温度前後における透過性のジャンプが 観測され、ガス透過速度は薄膜化に相当して約50倍大き くなっている<sup>13)</sup>.図-8は水面展開法により、高分子/液 晶複合膜は、素材のもつ特性を保持したまま薄膜化す ることが可能である。酸素に対し高い透過性及び撰択 性を有するフルオロカーボン含有三元複合膜は、優れ た工業用酸素富化膜として実用化が期待されている。

## 4. フルオロカーボン二分子膜

生体膜は,リン脂質による二分子膜構造から成り, 生体内では液晶状態にあって優れた透過機能性を発揮 している.リン脂質はリン酸基を含む親水性部分とこ れに結合した2本の炭化水素鎖の疎水性部分から成り, 二分子膜ラメラを形成している.国武らは疎水部分の 炭化水素鎖数が異なり,また,親水性部分の化学種が 異なる多くの人工両性物質を合成している<sup>15~19)</sup>.また, 筆者らはこれまでに生体膜をモデルとして合成された 種々の人工両性物質を用いて高分子/人工両性物質複 合膜やラングミュアーブロジェット膜の水やイオンに 対する透過性について検討してきた<sup>20~22)</sup>.さらに, 国武らは,水中で形成されるフルオロカーボン二分子 膜が,有機分子やイオンに対して非常に大きなバリア ー能を有するなど従来のハイドロカーボン二分子膜と は全く異なった膜特性を示すことを明らかにしている<sup>24)</sup>.

本節ではポリビニルアルコール/フルオロカーボン二 分子膜の複合膜の膜構造と酸素透過性について解説す る.図-9は、固定化フルオロカーボン二分子膜の素 材の化学構造である<sup>25)</sup>.超音波照射によりフルオロカ ーボン二分子膜化合物の水溶液を調整し、このフルオ ロカーボン二分子膜水溶液をPVA水溶液に種々の濃 度で混合した後にガラス板上でキャスト製膜し、厚さ

### 1) Polymer Binder





図-10 固定化フルオロカーボン二分子膜の酸素, 窒素透過係と分離比のアレニウスプロット

20~60µmの複合膜を得た. PVA/2C8<sup>F</sup>C3-de-C2N<sup>t</sup> (17/83)複合膜の小角X線散乱写真より,二分子膜の長 周期が7次まで観測され複合膜面に平行に二分子層ラ メラが規則正しく積層した凝集体が形成されているこ とが明らかとなった。即ち,フィルム面に対して平行 方向に良く発達した2C8<sup>F</sup>C3-de-C2N<sup>t</sup>の巨大ラメラ 層が形成されている. PVAが水溶性であるため、複合 膜を水中で使用することは不可能であるが、7線照射に よって二分子膜状態を損うことなくPVAマトリックス を不溶化でき、複合膜中で二分子膜が水分散系と類似 の二分子膜環境にあることが明らかとなった。

図-10 はPVA/2C<sub>8</sub><sup>F</sup>C<sub>3</sub>-de-C<sub>2</sub>N<sup>+</sup> 複合膜の303Kに おける酸素と窒素の透過係数, Po<sub>2</sub>, P<sub>N2</sub>と分離比 $\alpha$ = Po<sub>2</sub>/P<sub>N2</sub>の複合膜組成依存性である。複合フィルム中 の2C<sub>8</sub><sup>F</sup>C<sub>3</sub>-de-C<sub>2</sub>N<sup>+</sup>含有量が増すとPo<sub>2</sub>もP<sub>N2</sub>もと もに増大し,とくに60重量%付近から,Po<sub>2</sub>の増大は 著しい.Po<sub>2</sub>はP<sub>N2</sub>よりも常に大きな値を示すが,わ ずか10重量%の2C<sub>8</sub><sup>F</sup>C<sub>3</sub>-de-C<sub>2</sub>N<sup>+</sup>を添加するだけで, αは2.7となる。さらに2C<sub>8</sub><sup>F</sup>C<sub>3</sub>-de-C<sub>2</sub>N<sup>+</sup>を増加する とPo<sub>2</sub>は増加するがαはほとんど変化せず2.3~2.6の 範囲にある。PVA/2C<sub>8</sub><sup>F</sup>C<sub>3</sub>-de-C<sub>2</sub>N<sup>+</sup>(17/83) 複合 膜の373KにおけるPo<sub>2</sub>は2.2×10<sup>8</sup> cd+cm/cd+sec cmHg<sup>-1</sup> で,かつαは2.3であり,非常に良い酸素富化機能を有し ている。これら複合膜の表面における化学組成を知る 目的で素材の組成比の異なる複合膜のX線光電子分光 法(XPS)により表面より深さ1.2~4.5mmの組成元素



図-11 X線光電子分析による固定化フルオロカーボン膜表面の化学組成の膜組成依存性

の分析を行った。図-11 は全C<sub>1s</sub>中の-C\*F<sub>3</sub>および -C\*F₂-のシグナルピーク強度のフラクション, ((-C\*F<sub>3</sub>+-C\*F<sub>2</sub>-)/C<sub>1</sub>s)と複合膜組成との関係で ある. 複合膜の空気面(AFS)とガラス面(SFS)とを比 較すると、θ=15°(~12nm深さ)とθ=90°(~45nm深 さ)共にAFSの方が幾分大きな(-C\*F<sub>3</sub>+-C\*F<sub>2</sub>-)/ Cis値を示すが両者の間に大差はない.他方,組成元素 の深さ方向依存性を調べてみると、 $\theta = 90^{\circ}$ ではフルオ ロカーボン分子膜含有量が増すと(-C\*F3+-C\*F2-)/  $C_{is}$ も増大するが、 $\theta = 15$ °すなわち表面近傍ではフル オロカーボン二分子膜含有量にほとんど依存せず一定 であり( $-C^*F_3 + -C^*F_2 - )/C_{IS}$ の値は2C<sub>8</sub><sup>F</sup>C<sub>3</sub>-de-C2N<sup>+</sup> 単独の場合の計算値と非常に良く一致している。 XPSの結果は複合膜中のフルオロカーボン二分子膜組 成比にあまり関係なく2Cg<sup>F</sup>C3-de-C2N<sup>+</sup>が複合膜表 面に選択的に濃縮されていることを示している。この XPSの結果は図-10 の酸素と窒素透過性の結果とよく 対応しており酸素と窒素の分離性は主として複合膜表 面の $2C_8$   $C_3$  - de -  $C_2 N^+$  二分子膜層が支配的であると 結論できる.他方, Po2は2C8:<sup>F</sup>C3-de-C2N<sup>+</sup>単独キ ャストフィルムでは、 $1.7 \times 10^{-8} \text{ cm}(\text{STP}) \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{S}^{-1}$ ・ cmHg<sup>-1</sup>まで達し、PVA単独フィルムに比べると5,800 倍の増加である。一般に、酸素富化膜として、実用限 界値は、 $P_{02}$ >,  $10^{-9}$  cm<sup>1</sup>(STP)•cm<sup>-1</sup>•S<sup>-1</sup>•cmHg<sup>-1</sup>,  $\alpha$ ≧2.5であり固定化フルオロカーボン二分子膜は酸素 濃縮膜として十分使用可能である。ハイドロカーボン

二分子膜による PVA/2C<sub>12</sub>-de-C<sub>2</sub>N<sup>+</sup> (50/50) 複合膜 の分離比は1.3であり,酸素の透過性も非常に小さかっ た.

# 5. おわりに

ヘモグロビンによる酸素取り込み機構が解明されて いる現在,酸素富化用合成膜の設計にこのアイディア は生かされて良い.拡散性で酸素分離効果をあげるた めには,酸素と窒素の物理的性質がほとんど変らない ため,オングストローム以下のオーダーの幾何学的因 子の制御が必要となり,膜における超ミクロ分子設計 の確立が不可欠となる.

## 参考文献

- 1)仲川勤; 膜学入門, 中垣正幸編, 喜多書房, 1979, p273
- W. J. Ward, W. R., Browall R. M. Salemme, J. Membrane Sci., 1, 99(1976)
- 3) D. L. MacLean, T. E. Graham, Chem. Eng., Feb. 25, 54(1980)
- 4)平井正名,坂田二郎,山本豊;高分子学会予稿集 33(7) 1787(1984)
- 5) 寺田一郎, 梶山千里, 原口俊秀; 同上, 33(7), 1671 (1984)
- 6) I. Terada, S. Washizu, T. Kajiyama, M. Takayanagi,
  T. Haraguchi; Rept. Progr. Polym. Phys, Jpn., 26, 223(1983)
- 7) T. Kajiyama, E. Maemura, M. Takayanagi; Chem. Lett., 1979, 679
- A. Kumano, O. Niwa, T. Kajiyama; M. Takayanagi, K. Kano, S. Shinkai; Chem, Lett. 1983, 1327
- 9) T. Kajiyama, Y. Nagata, S. Washizu, M. Takayanagi, J. Membrane Sci., 11, 39(1982)

- 10) 驚巣信太郎, 梶山千里, 高柳素夫;日本化学会誌, 1983, 838
- T. Kajiyama, S. Wasihzu, M. Takayanagi, J. Appl. Polym. Sci., 29, 3955(1984)
- 12) 菊池裕嗣, 片寄稚弘, 熊野厚司, 梶山千里, 新海征治;高 分子学会予稿集, 33(7), 1679(1984)
- 13) 驚巣信太郎, 寺田一郎, 菊池裕嗣, 梶山千里, 大森洋; 同上, 33(7), 1667,(1984)
- 14) T. Kajiyama, S. Washizu, A. Kumano, I. Terada, M. Takayanagi; J. Appl. Polym. Sci., Appl. Polym. Symp., 41, (1985)
- 15) T. Kunitake, Y. Okahata, J. Am. Chem. Soc., 99, 3860(1977)
- 16) T. Kunitake, Y. Okahata, Chem. Lett., 1977, 1337, Bull. Chem. Soc. Jpn., 51, 1877(1978)
- 17) Y. Okahata, S. Tanimachi, M. Nagai, T. Kunitake,
  J. Colloid Interface Sci., 82, 401(1981)
- T. Kunitake, Y. Okahata, M.Shimomura, S. Yasunami,
   K. Takarabe, J. am. Chem. Soc., 103, 5401(1981)
- T. Kunitake, N. Kimitsuka, N. Higashi, N. Nakashima, J. Am. Chem. Soc., 106, 1978(1984)
- 20) T. Kajiyama' A. Kumano, M. Takayanagi, Y. Okahata, T. Kunitake, Chem. Lett., 1979, 645
- 21) T. Kajiyama, A. Kumano, M. Takayanagi, Y. Okahata,
   T. Kunitake, Contemporary Topics Polym. Sci., 4, 829 (1984)
- 22) T. Kajiyama, A. Kumano, M. Takayanagi, T. Kunitake, Chem. Lett., 1984, 915
- A. Kumano, O. Niwa, T. Kajiyama, M. Takayanagi,
   T. Kunitake, K. Kano, Polym. J., 16, 461(1984)
- 24) T. Kunitake, Y. Okahata, S. Yasunami, J. Am. Chem. Soc, 104, 5547(1982)
- 25) T. Kunitake, N. Higashi, T. Kajiyama, Chem. Lett., 1984, 717



- 47 -